

04;09;12

(©)1994 г.

ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРИСТЕНОЧНОЙ ПЛАЗМЫ ПРИ НИЖНЕГИБРИДНОМ НАГРЕВЕ НА ТОКАМАКЕ ФТ-2 С ПОМОЩЬЮ ЧЕТЫРЕХЭЛЕКТРОДНОГО ЗОНДА

*В.Н.Будников, В.В.Дьяченко, Л.А.Есипов, Е.Р.Итс, С.И.Лашкул,
А.Д.Лебедев, И.Е.Сахаров, С.В.Шаталин*

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,

194021, Санкт-Петербург, Россия

Санкт-Петербургский государственный технический университет,

195251, Санкт-Петербург, Россия

(Поступило в Редакцию 19 января 1994 г.)

Для анализа процессов вблизи диафрагмы использовался подвижный четырехэлектродный зонд. Измерения проводились при нижнегибридном нагреве на токамаке ФТ-2. Рассматривались режимы токов увлечения и прямого нагрева ионов. Приведенные результаты свидетельствуют о том, что в присутствии нижнегибридных волн в периферийных областях существенно меняется механизм радиального переноса плазмы.

При изучении взаимодействия НГ волн с плазмой в режиме токов увлечения ($\bar{n}_e \leq 10^{13} \text{ см}^{-3}$) [1] и прямого нагрева ионов ($\bar{n}_e \geq 2 \times 10^{13} \text{ см}^{-3}$) [2] были отмечены как обычные для этих экспериментов явления, так и ряд особенностей, которые до настоящего времени широко не обсуждались в литературе. В частности, при $\bar{n}_e = 1.8 \dots 2.4 \times 10^{13} \text{ см}^{-3}$ был зафиксирован существенный нагрев ионов и электронов при улучшении удержания плазмы в постнагревной стадии. Во многом это объясняется изменениями, происходящими в пристеночной плазме.

Для анализа процессов вблизи диафрагмы был использован подвижный четырехэлектродный зонд [3], который позволил измерять в тени диафрагмы T_{e_L} , n_{e_L} , E_x , φ_s . В конструкции зонда предусмотрено использование двух плавающих электродов, расположенных с двух противоположных сторон на расстоянии Δx от положительного электрода двойного зонда. Такая конструкция позволяет провести обработку результатов измерений при наличии большой неоднородности параметров плазмы. При этом справедливы соотношения для составляющей электрического поля E_x , n_e и T_e

$$\frac{T_e}{e} = \ln^{-1} \left(1 + \frac{I_i^-}{I_i^+} \right) \left[\varphi^+ - \frac{\varphi_{f_1} + \varphi_{f_2}}{2} \right], \quad n_e \simeq I_i^- T_e^{-1/2},$$

$$E_x = \frac{\varphi_{s_1} - \varphi_{s_2}}{2\Delta x} = \frac{\varphi_{f_1} + \varphi_{f_2}}{2\Delta x} - \frac{\text{grad}_x T_e}{\epsilon} \ln \frac{I_e}{I_i},$$

где φ_{f_1} , φ_{f_2} — потенциалы плавающих электродов; φ_s — потенциал плазмы; I_e , I_i — электронный и ионный токи насыщения; +, - относятся к положительному и отрицательному электродам.

Использование четырехэлектродного зонда в варианте, когда между двумя плавающими электродами расположен отрицательный электрод двойного зонда, позволяет сразу получить локальные значения плотности дрейфового потока частиц $\Gamma = cn[\mathbf{E} \times \mathbf{H}] / H^2$.

Измерения осуществлялись последовательно одним и тем же зондом в сечении, отстоящем на 90° от двухволноводного грилла, при двух различных полоидальных углах: $\theta = 140^\circ$ (ближе к экватору с внутренней стороны тора) и 110° (ближе к верхней точке камеры). Ориентация зонда при $\theta = 140^\circ$ такова, что E_x представляет собой полоидальное поле. Таким образом, измерения дают радиальный поток; $E > 0$ соответствует потоку от стенки к оси камеры. Эксперимент проводился при $B_T = 22$ кГс, $I_p = 22$ кА, $f = 920$ МГц, $P_{LH} = 40$ кВт, $R = 55$ см, $a_L = 8$ см и $a_k = 9$ см.

В результате проведенных экспериментов было установлено, что при плотностях $\bar{n}_e \leq 10^{13}$ см $^{-3}$ в режиме токов увлечения в тени диафрагмы при $\theta = 140^\circ$ во время ВЧ импульса существенно увеличивается температура T_{e_L} при небольших изменениях плотности n_{e_L} (рис. 1, а). В противоположность этому при более высоких плотностях $\bar{n}_e \approx 2 \cdot 10^{13}$ см $^{-3}$, когда наблюдается прямой нагрев ионов и улучшение удержания, зафиксированное после выключения ВЧ, отмечается охлаждение периферии плазмы и существенное снижение плотности n_{e_L} (рис. 1, б). Для двух случаев *а* и *б* прирост средней плотности составлял $\Delta \bar{n}_e = 0.2 \dots 0.3 \bar{n}_e$. Обнаружено также изменение составляющей электрического поля E_x в полоидальном направлении для двух условий *а* и *б*. Для всех случаев происходит изменение полярности E_x , в то же время это изменение по абсолютной величине больше при меньшей плотности, когда реализуется режим токов увлечения.

Было обнаружено, что плавающий потенциал плазмы относительно стенок камеры меняет свою полярность только в режиме токов увлечения, в другом случае наблюдается лишь его уменьшение по абсолютной величине.

Сравнение характеристик плазмы при различных полоидальных углах θ показывает, что в экспериментах при низкой плотности их изменения подобны: существенно растут температура T_{e_L} , полоидальное электрическое поле (по абсолютной величине) и плавающий потенциал. При этом происходит переполюсовка с + на -. Для высокой плотности, когда происходит прямое взаимодействие ВЧ волны с ионами, более значительны изменения при $\theta = 140^\circ$. Отметим, что к данным об изменении плавающего потенциала зонда в ходе ВЧ нагрева следует относиться с осторожностью: вследствие нелинейности вольт-амперной характеристики зонда изменение его потенциала может быть связано с детектированием переменного потенциала волны, а не с изменением локального значения потенциала плазмы. Если изменение плавающего потенциала зонда связано с амплитудой ВЧ волны, то существенная разница величины смещения φ_s на рис. 1, а и б может свидетельствовать о том, что при большей плотности греющая

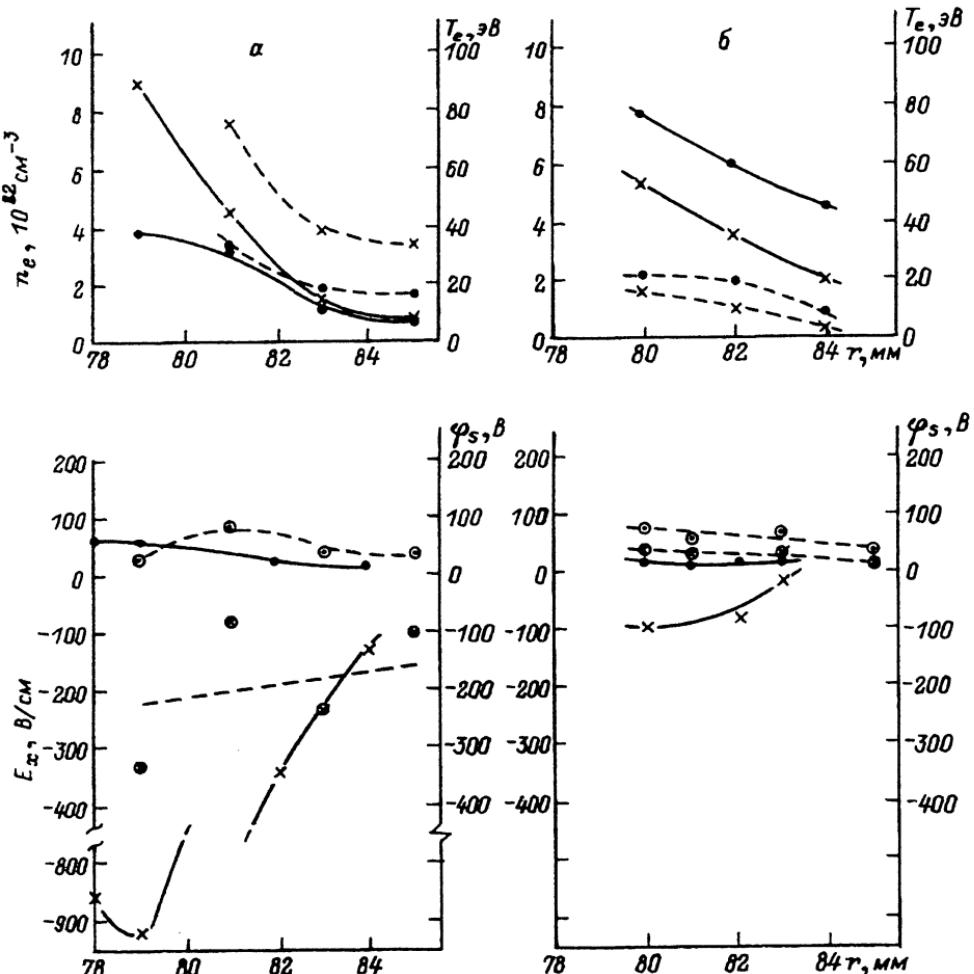


Рис. 1. Радиальные распределения параметров пристеночной плазмы для случаев $n_e \leq 10^{13} \text{ см}^{-3}$ (а) и $n_e \geq 2 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ (б).

Точки — омический нагрев, крестики — конец НГ импульса, кружки — значения φ_s ; сплошные кривые — n_e , E_x ; штриховые — T_e , φ_s .

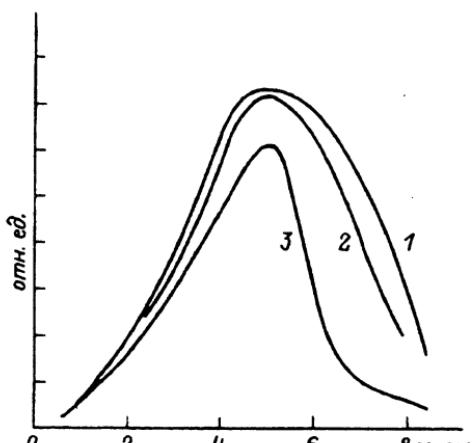


Рис. 2. Радиальные распределения свечения линии H_β в относительных единицах для различных моментов времени.

ВЧ волна быстрее уходит из пристеночной области в глубь плазмы. Данные об электрическом поле плазмы значительно более достоверны, так как основываются на измерении разности потенциалов двух одинаковых близкорасположенных электродов. Абсолютные значения поля определяются с ошибкой, связанной с недостаточностью данных о полоидальном градиенте температуры электронов. Однако эта погрешность не меняет масштаба изменений электрического поля.

Измеренные локальные электрические поля при малой плотности на порядки превышают стационарные поля, связанные с дрейфами в неоднородном магнитном поле, $\sim T_e/ea$. Возможно, причиной их появления служит полоидальная неоднородность распределения потоков убегающих электронов в пристеночной области. Появление полоидального электрического поля во время импульса ВЧ нагрева приводит к большому дополнительному дрейфовому потоку в направлении из плазмы в пристеночную область. При малых плотностях этот поток $\sim 10^{18} \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ и в 5...10 раз больше, чем при больших. Тем не менее в режиме токов увлечения (рис. 1, а) в тени диафрагмы растет только T_e , а n_e меняется незначительно; при больших плотностях наблюдается смещение профилей T_e и n_e в сторону, противоположную потоку (рис. 1, б).

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что в присутствии нижнегибридных волн в периферийных областях плазмы существенно меняется механизм радиального переноса плазмы. Процессы в пристеночной области приводят к изменению распределения потенциалов. Это в свою очередь может служить причиной появления не только полоидальных, но и дополнительных радиальных полей у среза диафрагмы, которые приводят к изменению времени удержания плазмы.

Экспериментальные данные позволяют оценить изменение энергосодержания плазмы в тени диафрагмы, что отражает величину теплового потока из плазменного шнура. Из рис. 1 видно, что при $\bar{n}_e \leq 10^{13} \text{ см}^{-3}$ оно растет примерно в два раза и наоборот, при $\bar{n}_e \geq 2 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ уменьшается во столько же раз.

Изменение условий в тени диафрагмы должно влиять на удержание частиц и уровень рециклиинга в пристеночной области. Об этом свидетельствуют и данные спектроскопической диагностики, в частности изменения интенсивности спектральных линий H_β и СIII [2]. На рис. 2 приведены изменения радиального профиля H_β , наблюдаемые в эксперименте с $\bar{n}_e = 2 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ для трех моментов времени: начало НГ нагрева (1), конец НГ импульса (2), через 1 мс после окончания НГ импульса (3). Снижение плотности и температуры в пристеночной области приводит к уменьшению рециклиинга водорода на стенке и увеличению длины свободного пробега молекул водорода в тени диафрагмы. Все это вместе взятое должно привести к сужению радиального профиля свечения линии H_β , что и наблюдается в эксперименте, особенно после окончания НГ импульса, когда прекращается дополнительное поступление водорода с диафрагм, вызванное бомбардировкой ускоренными ионами.

Список литературы

- [1] Будников В.Н., Герасименко Г.В., Дьяченко В.В. и др. // Физика плазмы. 1984. Т. 10. № 3. С. 485–492.
- [2] Будников В.Н., Дьяченко В.В., Есинов Л.А. и др. // Препринт ФТИ. № 1597. Спб., 1992. 21 с.
- [3] Левицкий А.Н., Сахаров И.Е., Шаталин С.В. // ПТЭ. 1992. № 5. С. 153–157.